

日本知財学会第14回年次学術研究発表会 全体スケジュール・場所のご案内

12月3日(土)

■一般発表

時間	場所									
	1031	1032	1041	1042	1051	1052	1061	1063	1073	1081
10:00 11:00	知財制度論 1A1 1A3	著作権・ コンテンツマネジメント 1B1 1B3	ブランド、デザイン 1C1 1C3	知財人材育成 ・知財教育 1D1 1D3	知財に関する 国際問題 1E1 1E3	知財経営 1F1 1F3	知財・技術情報の 戦略的活用と管理 1G1 1G3	先端技術・国際標準 1H1 1H3	その他 (知的財産の新領域) 1I1 1I2	学生発表 1J2 1J3
休憩										
11:10 12:10	1A4 1A6		1C4 1C6	1D4 1D6		1F4 1F6	1G4 1G6	1H4 1H6	1I4 1I5 先端技術・国際標準 1I6	

■協賛/企画/分科会セッション

時間	場所									
	1031	1032	1041	1042	1051	1052	1061	1063	1073	1081
13:10 14:40	【協賛セッション】 日本弁理士会 「明細書記載要件につ いての諸外国(米国、欧 州、中国)及び日本にお ける判断の比較検討」		【企画セッション】 大会実行委員会 「知財実証研究の今: 知財のデータ分析は 政策・企業戦略に貢献 しうるか」	【企画セッション】 大会実行委員会 (協力:日本商標協会 判決研究部会) 「標識法に基づく権利 の限界点を探る」	【分科会セッション】 知財人材育成 研究分科会 「小説・TVドラマ『下町 ロケット』を知財人材 育成にどう活用する か?」	【分科会セッション】 知財会計・経営分科会 「ペット産業の知的財 産と専門技術の伝承」				

■シンポジウム

時間	場所
	1011
15:00 17:30	<ul style="list-style-type: none"> ◆基調講演 小宮義則氏(特許庁長官) ◆パネル討論 石川 浩氏(持田製薬株式会社事業開発本部 副本部長(知財担当)) 久留晴夫氏(キヤノン株式会社知的財産法務本部ブランド・商標意匠担当主席) 木尾修文氏(公正取引委員会事務局経済調査室長) 茶園成樹氏(大阪大学大学院高等司法研究科教授) 高倉成男氏(明治大学法科大学院教授) ※モデレーター

■懇親会

時間	場所
	本館地下1階 食堂
18:00 20:00	<ul style="list-style-type: none"> ・オープニング ・懇談 ・クロージング

日本知財学会第14回年次学術研究発表会 全体スケジュール・場所のご案内

12月4日(日)

■企画/分科会セッション

時間	場 所									
	1031	1032	1041	1042	1051	1052	1061	1063	1073	1081
10:00 11:30	【企画セッション】 大会実行委員会 「我が国や欧米で強化が進む営業秘密保護法制－各国が危機感を強める中で日本企業のグローバルビジネスが受ける影響とは」	【企画セッション】 大会実行委員会 「海外ビジネス展開における知的財産の活用－日本・メキシコを対象としたケーススタディー」	【分科会セッション】 デザイン・ブランド・マーケティング分科会 「Fashion Law ファッション・ロー」	【分科会セッション】 知財教育分科会 「知財教育とアクティブラーニング」	【分科会セッション】 ビジネスと知的資産・知財法研究分科会 「知財ミックスと知財権ミックスのカバーできる範囲とそのギャップを考える」	【分科会セッション】 大学発イノベーション分科会 「IoTと知財」				

■一般発表

時間	場 所									
	1031	1032	1041	1042	1051	1052	1061	1063	1073	1081
12:30 13:50	知財制度論 2A1 2A4	著作権・コンテンツマネジメント 2B1 2B4	ブランド、デザイン 2C1 2C4	知財人材育成・知財教育 2D1 2D4	知財に関する国際問題 2E1 2E4	知財経営 2F1 2F4	知財・技術情報の戦略的活用と管理 2G1 2G4	知財・技術情報の戦略的活用と管理 2H1 2H4	学生発表 2I1 2I4	
休 憩										
14:00 15:20	2A5 2A8	2B5 2B7	2C5 2C7	2D5	2E5 2E8	2F5 2F8	2G5 2G8	2H5 2H8	2I5 2I8	
休 憩										
15:30 16:30	2A9 2A11		2C9 2C11			2F9 2F11			2I9 2I11	